

#### 國立雲林科技大學工業工程與管理所

Graduate school of Industrial Engineering & Management, National Yunlin University of Science & Technology

#### 系統可靠度實驗室 System Reliability Lab.

http://campusweb.yuntech.edu.tw/~qre/index.htm

# An economic design of double sampling $\bar{x}$ charts for correlated data using genetic algorithms

出處: Expert Systems with Applications 36 (2009)

12621-12626

作者: Chau-Chen Torng \*, Pei-Hsi Lee, Huang-Sheng

Liao, Nai-Yi Liao

報告者:鄭欣卉

指導老師:童超塵教授

#### Contents

- Introduction
- Background
- Average run length
- Economic design model
- Numerical example
- Sensitivity analysis
- Conclusion



- Shewhart(1942)發展X管制圖,因其容易性被廣泛使用,但在小偏移製程,Costa(1994)修改Shewhart管制圖,發展變動抽樣(VSS)X管制圖。
- Costa(1999); Reynolds, Amin, Arnold, & Nachlas(1988)提出變動抽樣間隔(VSI)X管制圖、變動參數(VP)X管制圖以改進偵測小偏移的敏感性。
- 在小偏移的製程監控,CUSUM和EWMA被證明有比較好的績效,但其監控過程太過複雜。

- Daudin (1992)應用雙次抽樣的觀念計畫 Shewhart x管制圖和採取二階Shewhart x管制圖來監控製程平均數,因此被稱為雙次抽樣 (DS) x 管制圖,DS成功的改善偵測小偏移的敏感性和減少樣本數(Daudin, 1992; He, Grigoryan, & Sigh, 2002)。
- Costa(1994)指出偵測小偏移,使用DS相對 VSS更經濟。當有較高的檢驗成本或破壞性試 驗時,DS是一個很好的選擇。
- 國立雲林科技大學工業工程與管理所 系統可靠度實驗室 System Reliability Lab.

- 用管制圖監控製程,假設觀測值獨立且服從常態分配,如果違背假設,很容易錯誤判斷製程的狀態。
- Neuhardt (1987)指出製造工業的製程觀測值有可能違背獨立假設而具有相關性。
- Yang and Hancock (1990)探討相關性製程資料下Shewhart管制圖績效,發現當觀測值有高相關性時,有很高的假警報率,導致增加製程管制成本。



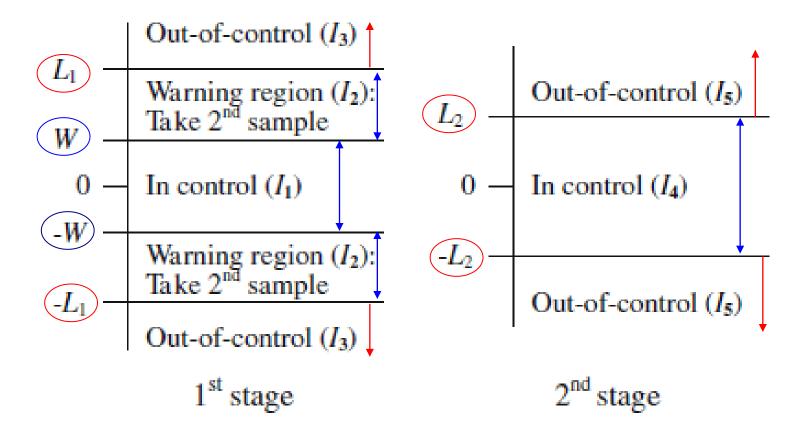
- Duncan(1956) 和Lorenzen and Vance (1986) 提出管制圖經濟性設計成本模型。
- 後來很多學者(e.g., De Magalhaes, Epprecht, & Costa, 2001; ...)試圖修改Lorenzen and Vance (1986)模型來決定管制圖其他設計,以減少製程管制成本。
- 過去DS只有統計設計而沒有考慮成本,沒有 減少DS製程管制成本。除此以外,目前為止 相關性資料最佳設計還沒有被研究。



- ■本研究從經濟觀點探討相關性製程資料DS設計和修改Lorenzen and Vance (1986)成本模型。
- Yang and Hancock (1990)相關性模型和常態分配假設皆包含在成本模型中。
- 使用GA決定最小化成本的DS參數。
- 利用敏感度分析成本模型參數對DS的影響。

### Background - DS $\overline{x}$ control procedure

• Graphic view of DS  $\overline{X}$  control chart





#### Background - Yang and Hancock's correlated model

■ Yang and Hancock (1990)假設每個子群組都是隨機向量, $X=\{X_1,X_2,\ldots,X_n\}$ ,服從 $N(\mu,V)$ 多變量常態分配, $\mu=\{\mu_1,\mu_2,\ldots,\mu_n\}$ , $V=\{V_{ij}\}$ , $V=\sigma^2R$ , $R=\{r_{ij}\}$ ,  $i,j=1,2,\ldots,n$  。根據以上假設,

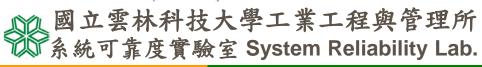
$$E(\overline{X}) = \mu \tag{1}$$

and the variance is

$$V(\overline{X}) = \sigma^2 [1 + (n-1)\rho]/n \tag{2}$$

where

$$\rho = \frac{\sum_{i \neq j} r_{ij}}{n(n-1)} \tag{3}$$



- μ和σ為初始平均數和標準差,當可歸屬原因發生製程平均數偏移到μ=μ0+δσ。
- 在特定 $\delta$ 時,樣本點落在管制外的機率 $P(\delta)$ 。
- P(δ=0)為假警報機率。
- 1-P(δ≠0)為察覺製程變異的檢定力。
- ARL( $\delta$ )=1/P( $\delta$ )  $\circ$



假設X~N(μ, σ²)且符合Yang and Hancock
 (1990)相關性模型的假設, Z₁落在管制圖I₁的機率:

$$p(z_{1} \in I_{1}^{\delta}) = p\left[\frac{-W\sigma}{\sqrt{n_{1}}} \leqslant \overline{X_{1}} - \mu_{0} + \delta\sigma \leqslant \frac{W\sigma}{\sqrt{n_{1}}}\right]$$

$$= p\left[\frac{-W - \delta\sqrt{n_{1}}}{\sqrt{1 + (n_{1} - 1)\rho}} \leqslant \frac{\sqrt{n_{1}}(\overline{X}_{1} - \mu_{0})}{\sigma\sqrt{1 + (n_{1} - 1)\rho}} \leqslant \frac{W - \delta\sqrt{n_{1}}}{\sqrt{1 + (n_{1} - 1)\rho}}\right]$$

$$= p\left(\frac{-W - \delta\sqrt{n_{1}}}{\sqrt{\eta_{1}}} \leqslant z_{1} \leqslant \frac{W - \delta\sqrt{n_{1}}}{\sqrt{\eta_{1}}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{W - \delta\sqrt{n_{1}}}{\sqrt{\eta_{1}}}\right) - \Phi\left(\frac{-W - \delta\sqrt{n_{1}}}{\sqrt{\eta_{1}}}\right)$$
(5)



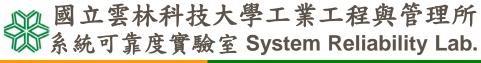
■ Z<sub>1</sub>落在管制圖 <sub>2</sub>和Z<sub>2</sub>\*落在 <sub>4</sub>的機率:

$$\begin{split} p\Big(z_1 \in I_2^\delta \cap z_2^* \in I_4^\delta\Big) &= \int_{\frac{W-\delta\sqrt{n_1}}{\sqrt{n_1}}}^{\frac{L_1-\delta\sqrt{n_1}}{\sqrt{n_1}}} \left[ \varPhi\left(L_2\sqrt{\frac{N}{\zeta_2}} - \frac{\delta N}{\sqrt{\zeta_2}} - z_1\sqrt{\frac{\zeta_1}{\zeta_2}}\right) - \varPhi\left(-L_2\sqrt{\frac{N}{\zeta_2}} - \frac{\delta N}{\sqrt{\zeta_2}} - z_1\sqrt{\frac{\zeta_1}{\zeta_2}}\right) \right] \varPhi(z_1) \, dz_1 \\ &+ \int_{\frac{-L_1-\delta\sqrt{n_1}}{\sqrt{n_1}}}^{\frac{-W-\delta\sqrt{n_1}}{\sqrt{n_1}}} \left[ \varPhi\left(L_2\sqrt{\frac{N}{\zeta_2}} - \frac{\delta N}{\sqrt{\zeta_2}} - z_1\sqrt{\frac{\zeta_1}{\zeta_2}}\right) - \varPhi\left(-L_2\sqrt{\frac{N}{\zeta_2}} - \frac{\delta N}{\sqrt{\zeta_2}} - z_1\sqrt{\frac{\zeta_1}{\zeta_2}}\right) \right] \varPhi(z_1) \, dz_1 \end{split}$$

 $m{k}$ :在特定 $m{\delta}$ 區域 $m{k}$ 的範圍

$$N = n_1 + n_2$$
,  $\eta_1 = 1 + (n_1 - 1)\rho$ ,  $\zeta_1 = n_1[1 + (n_1 - 1)\rho]$ ,

$$\zeta_2 = n_2 [1 + (n_2 - 1)\rho]$$



■ 管制外的機率:

$$P(\delta) = 1 - [p(z_1 \in I_1^{\delta}) + p(z_1 \in I_2^{\delta} \cap z_2^* \in I_4^{\delta})]$$
 (7)

■  $A \in S$  落在警告區域  $A \in I_2^{\delta}$   $B \in I_2^{\delta}$ 

$$= \Phi\left(\frac{L_1 - \delta\sqrt{\overline{n_1}}}{\sqrt{\overline{\eta_1}}}\right) - \Phi\left(\frac{W - \delta\sqrt{\overline{n_1}}}{\sqrt{\overline{\eta_1}}}\right) + \Phi\left(\frac{-W - \delta\sqrt{\overline{n_1}}}{\sqrt{\overline{\eta_1}}}\right) \\ - \Phi\left(\frac{-L_1 - \delta\sqrt{\overline{n_1}}}{\sqrt{\overline{n_1}}}\right)$$

(8)

■ 在每次抽樣的期望樣本數:

$$E(N|\delta) = n_1 + n_2 p(z_1 \in I_2^{\delta})$$
(9)



- $E(N|\delta=0)$  製程在管制內的抽樣數
- E(N|δ≠0) 製程平均數偏移的抽樣數

- 修改Lorenzen and Vance's (1986)模型以建造一個成本函數來決定DS的參數。
- 假設
  - (1)製程一開始在管制內,其時間~Exp(λ),製 程平均數隨機偏移。
  - (2)樣本平均數落在管制外區域,則認為製程平均數偏移。
  - (3)尋找可歸屬原因時,製程中斷。
  - (4)兩個抽樣階段之間隔時間為0。



- DS之週期時間
  - (1)製程在管制內期間~Exp(λ)
  - (2) 製程在管制外期間為 $h \times ARL(\delta \neq 0)$   $\tau$  o
  - (3)抽樣與檢驗的期望時間為 $g \times E(N|\delta \neq 0)$ 。
  - (4)假設尋找可歸屬原因的時間為D。
  - (5)假設尋找假警報的時間為

$$T_0 e^{-\lambda h}/[ARL(\delta=0)\times(1-e^{-\lambda h})]$$

尋找假警報的時間

假警報個數

偏移發生在(j+1)

次抽樣的區間



■ DS X 管制圖總生產週期E(T):

$$E(T) = \frac{1}{\lambda} + h \times ARL(\delta \neq 0) - \tau + g \times E(N|\delta \neq 0) + D$$

$$+ \frac{T_0 e^{-\lambda h}}{ARL(\delta = 0) \times (1 - e^{-\lambda h})}$$
(10)



model

■ DS五個成本要素

**管制內**每小 生產損失

管制外每小生產損失

(1)管制內期望成本為a5/2

(2)管制外期望成本為a(E(T)-1/2-D]

**管制內**期 望樣本數

- (3) 假警報期望成本為α(e-lh/[ARL(δ = 0) × (1 e-lh)].
- (4)尋找可歸屬原因的成本為a3°

(5)抽樣、檢驗及繪點的成本為ω

調查假警 報成本

國立雲林科技大學工業工程與管理所 系統可靠度實驗室 System Reliability Lab.

- 抽樣、檢驗及繪點成本:a<sub>1</sub>固定成本、a<sub>2</sub>變動成本。
- 管制內期望抽樣、檢驗及繪點成本為

$$a_1 + a_2 E(N|\delta = 0)e^{-\lambda h}/(1 - e^{-\lambda h})$$
 管制內期 管制內抽樣、檢驗及繪點成本 望抽樣數

■ 管制外期望抽樣、檢驗及繪點成本為  $(a_1 + a_2 E(N|\delta \neq 0)) \times ARL(\delta \neq 0)$ 

管制外抽樣、檢驗及繪點成本



■ 總抽樣、檢驗及繪點成本:

$$\omega = \frac{[a_1 + a_2 E(N|\delta = 0)]e^{-ih}}{(1 - e^{-ih})} + [a_1 + a_2 E(N|\delta \neq 0)]$$

$$\times ARL(\delta \neq 0)$$
(11)

■ 總成本:

$$E(C) = \omega + \frac{a_5}{\lambda} + a_4 [E(T) - 1/\lambda - D] + a_3 + \frac{a_3' e^{-\lambda h}}{ARL(\delta = 0) \times (1 - e^{-\lambda h})}$$
(12)

■ 單位小時期望成本:

$$E(A) = E(C)/E(T) \tag{13}$$



■ DS經濟設計模型:

```
Min E(A)

s.t. \zeta_1, \zeta_2, \eta_1 > 0

n_2 \ge n_1 \ge 2

0 < W < L_1 \le L_{1u} (14)

L_2 > 0

h > 0
```

國立雲林科技大學工業工程與管理所 系統可靠度實驗室 System Reliability Lab.

 $n_1, n_2 \in Positive integer$ 

### Economic design model - Solution procedure

- 用GA來求DS經濟設計模型決策變數 n<sub>1</sub>,n<sub>2</sub>,L<sub>1</sub>,W,L<sub>2</sub>和h的解。
- 滿足DS經濟設計模型限制的解為可行解,計算可行解期望成本E(A),越小的E(A)有較好的適應值。
- 重複GA求解程序,所有可行解收歛於某個值的E(A)為最佳DS設計。



- 以IC封裝之引腳電鍍製程說明相關性製程資料 下DS經濟設計模型。
- 每個IC的外部引腳鍍上一層錫鉛,使其具有抗氧化與導電的特性,其厚度需適中。因此錫鉛厚度是監控電鍍製程關鍵品質特徵。
- 每個IC引腳所鍍上錫鉛的厚度值可能有相關性 存在。
- 每個批量抽前5個IC來測量其電鍍厚度值,連續收集30個批量的數據。



■ 平均向量:

```
\boldsymbol{\mu} = \{\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4, \mu_5\} = \{\text{515.1757}, \text{523.618}, \text{522.569}, \text{526.2367}, \text{520.9373}\}
```

■ 共變異數矩陣:

```
323.9697
       797.5815 493.9281
                                           331.6902
                                                       194.5263
      493.9281 862.3107
                              352.2886
                                           298.1792
                                                       450.3165
V = \begin{vmatrix} 323.9697 & 352.2886 \\ 331.6902 & 298.1792 \end{vmatrix}
                              637.224
                                           155.5044 42.40176
                              155.5044
                                           974.9832
                                                       341.1086
                 450.3165
                              42.40176
                                           341.1086
                                                       948.2055
```



- $\rho = 0.3555 \cdot \mu = 520.76 \cdot \sigma = 29.32$
- $L_1 \leq 6$
- ■使用GA解DS參數組合。
- 已知λ=0.05, σ=2
- 假設 $a_1$ =\$1, $a_2$ =\$0.1, $a_3$ =\$25, $a_3$ '=\$50, $a_4$ =\$100, $a_5$ =\$10,g=0.0167, $a_5$ =0.3333,D=1



- DS經濟設計模型是一個非線性規劃,適合使用GA進行模式求解。
- Palisade (2001)開發Excel巨集套件,GA求解只要 將數學模式建構在Excel表格裡。
- Chen et al. (2007)研究VSSI相關製程經濟設計,使用Evolver解VSSI參數,使用田口方法獲得GA最佳組合:母群體數75、交配率0.5、突變率0.25和演化世代4000。
- Chen et al. (2007)的成本模型與本研究非常相似,改 編Evolver設定來解DS經濟設計模型。



- 使用Evolver4.0求解最佳DS設計結果:
   n<sub>1</sub>=3, n<sub>2</sub>=4, L<sub>1</sub>=4.6060, W=1.6361, L<sub>2</sub>=3.9946和h=0.71
- ・統計績效:  $E(N|\delta=0)=3.84 , E(N|\delta=2)=5.91$   $ARL(\delta=0)=286.97 , ARL(\delta=2)=1.26$  E(A)=15.56



### Sensitivity analysis

■ Table 1 Effect of  $\delta$  and  $\rho$  on optimal design of DS  $\overline{x}$  control chart.

		$n_1$	$n_2$	$L_1$	W	$L_2$	h	E(A)
δ	3	2	3	4.24457	1.80836	4.26828	0.74	14.29
	2	3	4	4.60595	1.63611	3.99455	0.71	15.56
	1	5	6	5.19950	1.41851	3.54674	0.71	21.44
	0.5	6	7	4.94481	1.02168	2.91745	0.79	30.67
$\rho$	0.7	3	4	5.41704	1.78090	4.44020	0.67	16.64
	0.3	3	4	4.46123	1.58437	3.88223	0.74	15.39
	0	3	4	3.57636	1.51301	3.39612	0.76	14.59
	-0.3	2	3	5.99880	1.37339	2.83321	0.74	14.24
	-0.7	2	2	5.99694	1.60515	2.30191	0.95	13.49

### Sensitivity analysis

Table 2 Effect of model parameters on optimal design of DS

 $\overline{X}$  control chart.

		$n_1$	$n_2$	$L_1$	W	$L_2$	h	E(A)
$a_1$	10 1	5	6 4	4.6399 4.6060	1.0014 1.6361	4.0208 3.9946	2.29 0.71	21.32 15.56
	0.1	3 2	3	4.6673	1.8842	3.8788	0.71	13.83
$a_2$	1	2	3	3.8436	1.6172	3.1636	1.08	18.18
	0.1 0.01	3 2	4	4.6060 4.1842	1.6361 0.5259	3.9946 3.6128	0.71 0.63	15.56 15.22
аз	100	2	3	4.1851	1.2277	3.4901	0.70	19.09
	25 2.5	3 2	4	4.6060 4.1851	1.6361 1.2807	3.9946 3.5099	0.71 0.67	15.56 14.60
a' <sub>3</sub>	100	2	3	4.3599	1.3578	3.6685	0.65	15.87
3	50	3	4	4.6060	1.6361	3.9946	0.71	15.56
	5	2	3	3.8715	1.1583	3.2454	0.70	15.29
a <sub>4</sub>	200 100	2	3 4	4.1912 4.6060	1.3394 1.6361	3.5595 3.9946	0.52 0.71	18.40 15.56
	10	2	3	5.9973	5.9755	5.9310	4.99	10.25
a <sub>5</sub>	100	3	4	4.5446	1.4446	3.7801	4.08	97.27
	10 1	3	4	4.6060 4.5804	1.6361 1.5421	3.9946 3.9421	0.71 0.75	15.56 7.26
λ	0.5	3	4	4.1707	1.7515	3.8990	0.26	26.79
^	0.05	3	4	4.6060	1.6361	3.9946	0.71	15.56
	0.005	3	4	4.8392	1.5814	3.9849	2.24	11.61
$T_0$	3	3	4	5.0911	1.7324	4.4076	0.72	16.14
	0.333	3	4	4.6060 4.4437	1.6361 1.5747	3.9946 3.8382	0.71 0.74	15.56 15.42
g	0.1	2	3	3.7025	1.5763	3.5278	0.65	16.95
	0.0167	3	4	4.6060	1.6361	3.9946	0.71	15.56
	0.001	2	4	4.3413	1.3405	3.7979	0.65	15.31
D	10	3	4	4.6258	1.6590	3.9977	0.68	10.99
	1 0.1	3	4	4.6060 4.5685	1.6361 1.5994	3.9946 3.9484	0.71 0.74	15.56 16.23



### Conclusion

- 基於DS管制程序修改Lorenzen and Vance (1986)之成本模式為經濟設計模式目標函數來求解最佳DS參數,使用Yang and Hancock (1990)相關模式來計算DS的ARL。
- 以IC封裝引腳電鍍來說明經濟設計模型的應用和測定結果。
- 敏感度分析得知,在監控小偏移或樣本觀測值 有高的正相關時,DS有較高的期望成本。
- 減少P、抽樣和檢驗時間、發生可歸屬原因所 導致的成本,可以有效減少總成本。

